

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11123872 A

(43) Date of publication of application: 11 . 05 . 99

(51) Int. CI

B41M 5/26 C22C 12/00 C22C 32/00 G11B 7/24

(21) Application number: 09290998

(22) Date of filing: 23 . 10 . 97

(71) Applicant:

ASAHI CHEM IND CO LTD

(72) Inventor:

FURUYA KAZUYUKI SUZUKI MASARU

WATANABE SHINICHIRO

(54) PHASE TRANSITION TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

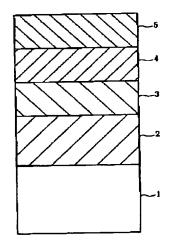
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the quality of a reproduction signal by forming a recording layer out of a mixture of an Sb-Te-Ge alloy and an oxide of TeO₂, GeO₂, Sb₂O₃ and the like, in a phase transition type optical recording medium for recording and reproducing information by casting a light of a specific wavelength thereon.

SOLUTION: A phase transition type optical recording medium for recording and reproducing information by casting a light of a wavelength 600 nm or below thereon is prepared by laminating one or more thin film layers including a recording layer 3 wherein phase transition between crystalline and amorphous states is caused by casting of the light thereon, on one surface side of a transparent base 1. On the occasion, the recording layer 3 is formed of a mixture of an Sb-Te-Ge alloy, and an oxide of at least one of TeO₂, GeO₂ and Sb₂O₃ and laminated on the base 1 with a first dielectric layer 2 interlaid. On this recording layer 3, a reflecting layer 5 constituted of an Al alloy is laminted with a second dielectric layer 4 interlaid and thereby a phase transition type optical recording medium of a four-layer

stricture is prepared.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-123872

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

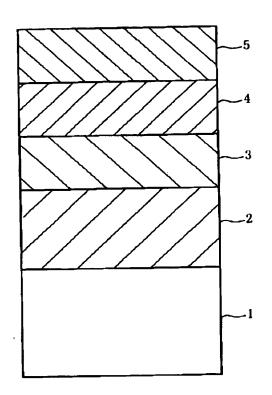
(51) Int.Cl. ⁶	酸別記号	FI
B41M 5/2	26	B 4 1 M 5/26 X
C 2 2 C 12/0	00	C 2 2 C 12/00
32/0	00	32/00 Z
G 1 1 B 7/24	24 5 1 1	G11B 7/24 511
		審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6
(21) 出願番号	特顧平9-290998	(71) 出顧人 000000033
		旭化成工業株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)10月23日	大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
		(72)発明者 古谷 一之
		静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成二
		株式会社内
		(72)発明者 鈴木 勝
		静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成二
		株式会社内
		(72)発明者 渡邉 真一郎
		静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成二
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 森 哲也 (外3名)

(54) 【発明の名称】 相変化型光記録媒体

(57)【要約】

【課題】短波長対応の相変化型光記録媒体において、再 生信号の品質が高いものを提供する。

【解決手段】記録層3を、Sb-Te-Ge合金と、酸 化物(TeO2およびGeO2およびSb2O3の少な くともいずれか一つからなる)との混合物で構成する。



10

20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な基板の一方の面側に、光照射により結晶-非晶質間の相変化が生じる記録層を含む一層以上の薄膜層が積層され、波長が600nm以下の光を照射することにより、少なくとも情報の記録および再生を行う相変化型光記録媒体において、

前記記録層は、Sb-Te-Ge合金と、 TeO_2 および GeO_2 および Sb_2O_3 の少なくともいずれか一つからなる酸化物との混合物で構成されていることを特徴とする相変化型光記録媒体。

【請求項2】 記録層をなす混合物中の酸化物の含有率は、5体積%以上50体積%以下であることを特徴とする請求項1記載の相変化型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光照射により少なくとも情報の記録および再生を行う相変化型光記録媒体に関し、特に、照射光の波長が600nm以下である短波長対応の相変化型光記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、光記録媒体は、高度情報化社会における記録媒体の中心的役割を担うものとして注目され、積極的に研究が進められている。特に、円板状の基板を用いる光ディスクは、今後のマルチメディアの普及に伴い、最も有力な記録媒体として特に注目されている。

【0003】このような光ディスクには、コンパクトディスクやレーザディスクに代表される再生専用型、ユーザーによる情報の書き込みが可能な追記型、情報の書き換えが可能な書換可能型の三種類がある。このうち、追 30 記型および書換可能型の光ディスクとしては、光照射により結晶—非晶質間の相変化が生じる材料で記録層を形成した相変化型光ディスクが現在特に注目されている。

【0004】相変化型光ディスクにおける記録は、結晶 状態の記録層上に強いレーザ光を照射して記録層を一旦 溶融してから急冷することにより非晶質状態の記録マー クを形成するか、逆に、非晶質の記録層上に比較的弱い レーザ光を照射して記録層を結晶化温度以上に昇温した 後に徐冷して結晶状態の記録マークを形成することによ り行う。

【0005】そして、記録層の光学特性が結晶状態と非晶質状態とで異なることを利用して再生を行う。例えば、記録層が結晶化温度以上に昇温されない程度のかなり弱いレーザ光を照射して、面内の反射率の変化を測定すれば、記録マークが形成されている部分と形成されていない部分とで反射率が異なるため、再生信号を反射率の変化として得ることができる。

【0006】相変化型光ディスクの記録層材料としては、従来より、Sb-Te-Ge合金やTeOxなどが用いられてきた。特に、Sb-Te-Ge合金は、S

b, Te, Geの組成比を適当に選ぶことにより、記録 特性や非晶質状態の安定性等の光ディスクの記録層とし て求められる特性を満足できるため、これまでに広く用 いられてきた。

【0007】一方、近年になって、相変化型光ディスクを大容量化する目的で記録密度を高くする要求がある。そして、記録密度を高くするためには、レーザ光のスポット径を小さくすることが有効な手段であり、そのためには、使用するレーザ光の波長を短くすることが効果的である。相変化型光ディスクの記録・再生に現在使用されているレーザ光の波長は780~830nmであるが、例えば波長が400nmのレーザ光を使用することによって、記録密度を4倍程度に高くすることができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来より相変化型光ディスクの記録層材料として用いられてきたSb-Te-Ge合金は、照射するレーザ光の波長が短くなるにつれて結晶状態と非晶質状態での光学特性の差が小さくなり、再生信号の品質が低下するという問題点がある。

【0009】本発明はこのような従来技術の問題点に着目してなされたものであり、情報の記録および再生に使用するレーザ光の波長が600nm以下と短い相変化型光記録媒体であって、再生信号の品質が高いものを提供することを課題とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、透明な基板の一方の面側に、光照射により結晶一非晶質間の相変化が生じる記録層を含む一層以上の薄膜層が積層され、波長が600mm以下の光を照射することにより、少なくとも情報の記録および再生を行う相変化型光記録媒体において、前記記録層は、SbーTe-Ge合金と、TeO₂およびGeО₂およびSb₂O₃の少なくともいずれか一つからなる酸化物との混合物で構成されていることを特徴とする相変化型光記録媒体を提供する。

【0011】本発明の相変化型光記録媒体は、少なくとも情報の記録および再生を行う相変化型光記録媒体であって、1回のみ記録可能な追記型、および2回以上の記録や消去も可能な書換可能型のいずれもが含まれる。そして、いずれの形式であるかによって、Sb-Te-Ge合金の組成および酸化物の含有率についての適正値は異なる。

【0012】記録層がSb-Te-Ge合金のみで構成されていると、記録および再生に使用するレーザ光の波長が短くなるにつれて、非晶質状態の消衰定数が大きくなって非晶質状態の反射率が高くなる。これにより、再生信号の変調度(結晶状態の反射率に対する結晶状態と非晶質状態での反射率の差の比)が小さくなって、信号

_

品質が低下する。

【0013】これに対して、本発明の相変化型光記録媒 体によれば、記録層がSb-Te-Ge合金と前述の酸 化物との混合物で構成されているため、記録および再生 に使用するレーザ光の波長が600mm以下と短い場合 でも、非晶質状態の消衰定数が小さくなって非晶質状態 の反射率が低くなる。これにより、再生信号の変調度が 大きくなって、信号品質の低下が抑制される。

【0014】本発明の相変化型光記録媒体において、記 録層をなす混合物中の酸化物(TeO₂、GeO₂、S b, O,) の含有率は、5体積%以上50体積%以下で あることが好ましい。

【0015】この含有率が5体積%未満であると、短波 長レーザ照射時の非晶質状態の消衰定数を小さくする前 述の作用が実質的に得られない。50体積%より多い と、結晶状態と非晶質状態との光学定数の差が小さくな って、再生信号の品質が低下する。

【0016】本発明の相変化型光記録媒体において、記 録層は、例えばSb-Te-Ge合金からなるターゲッ トと前述の酸化物からなるターゲットとを用い、共スパ ッタ法により成膜できる。また、Sb-Te-Ge合金 と前述の酸化物との混合物からなるターゲットを使用し てスパッタリングにより成膜できる。また、Sb-Te -Ge合金からなるターゲットを用い、酸素を含有する ガスをスパッタリングガスとしてスパッタリングする方 法によっても成膜できる。

【0017】しかしながら、酸素を含有するガスをスパ ッタリングガスとする方法では、記録層中の酸化物の含 有率を調整することは難しいため、酸化物のみからなる ターゲットまたは酸化物を含むターゲットを用いる方法 を採用することが好ましい。

【0018】本発明の相変化型光記録媒体の記録層の膜 厚としては、50Å以上400Å以下が望ましい。 記録 層膜厚が50Åより薄い場合には、結晶状態と非晶質状 態との反射率差が小さくなり信号品質が低下する。記録 層膜厚が400Åより厚い場合には、記録層を溶融する のに要するレーザパワーが大きくなり、記録感度が低下 する。

【0019】本発明の相変化型光記録媒体に用いられる 基板材料としては、ガラス、ポリプロピレン、アクリル 40 樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、塩化 ビニル樹脂エポキシ樹脂、ポリオレフィン樹脂等の透明 材料が挙げられる。これらの中でポリカーボネート樹脂 およびアクリル樹脂が光学的特性面で好適である。

 $H (\%) = ((Rc-Ra)/Rc) \times 100 \cdots (1)$

ただし、R c: 記録層が結晶状態の場合の反射率 Ra:記録層が非晶質状態の場合の反射率 **次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1** の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚18n *【0020】本発明の相変化型光記録媒体の薄膜層構成 としては、例えば図1に示すように、記録層3の基板1

とは反対側の面に反射層5を有し、記録層3と基板1と の間に第1の誘電体層2、記録層3と反射層5との間に 第2の誘電体層4を有する構成(4層構造)が挙げられ る。さらには、第1の誘電体層2と基板1との間に金属 干渉層を有する5層構造等が挙げられる。

【0021】誘電体層の材料としては、公知の誘電体材 料が使用可能であり、ZnS, SiO₂, SiN, Al 10 N, Al₂O₃, Ta₂O₅等の金属硫化物、金属酸化 物、金属窒化物、金属炭化物、金属セレン化物、または これらの混合物などが挙げられる。

【0022】反射層の材料としては、公知の材料が使用 でき、Al, Au, Ni、Cr等やこれらの合金、また はこれらの金属や合金に少量の元素を添加したものなど が挙げられる。

[0023]

【発明の実施の形態】

- [実施例1] 図1に示すように、基板1の上に、ZnS - S i O₂ (S i O₂含有率20mo1%) からなる第 1の誘電体層2、Sb₂Te₅Ge₁₉とSb₂O₃との 混合物からなりSb₂Ο₃の含有率が20体積%である 記録層3、ZnS−SiО₂(SiО₂含有20mol %) からなる第2の誘電体層4、A1合金からなる反射 層5をこの順に有する4層構造の相変化型光記録媒体に ついて、照射光の波長が400mmである場合の反射率 を光学計算したところ、第1の誘電体層2の膜厚が13 5 nm、記録層3の膜厚が18 nm、第2の誘電体層の 膜厚が20nm、反射層5の膜厚が100nmの場合 に、下記の(1)式で表される変調度Hは最大になり、 得られる変調度の最大値は75.0%であることが分か った。

【0024】なお、光学計算は、各層について全て実測 した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の 光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表 1に示す値であった。

[0025]

【表 1】

	屈折率n	消衰定数k
非品質状態	2.89	2.22
結晶状態	2.73	3.34

[0026]

00nmで、スパッタリング法により形成することによ って、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製し た。得られたサンプルの記録層3は非晶質状態にある。 なお、記録層3の成膜は、Sb2Te5Ge16とSb2 m、第2の誘電体層の膜厚20nm、反射層5の膜厚1 50 O,との混合物からなりSb₂O,を20体積%含有す

5

るターゲットを用いて行った。

【0027】このサンプルに、波長400nmのレーザ 光をパワーで照射して反射率(非晶質状態での反射率R a)を測定したところ、4.7%であった。その後、こ のサンプルを250℃に10分間保持することにより記 録層3を結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率R c)を同じ条件で測定したところ、18.3%であっ た。そして、上記(1)式により変調度を計算したところ、変調度は74.3%であった。

[実施例2] 記録層3の構成を、Sb2Te8Ge18とSb2O1との混合物からなりSb2O1の含有率が40体積%であるものとした以外は、実施例1と全て同様の相変化型光記録媒体について、照射光の波長が400nmの場合の反射率を光学計算したところ、第1の誘電体層2の膜厚が135nm、記録層3の膜厚が20nm、第2の誘電体層の膜厚が20nm、反射層5の膜厚が100nmの場合に、上記(1)式で表される変調度Hは最大となり、得られる変調度の最大値は85.5%であることが分かった。

【0028】なお、光学計算は、各層について全て実測した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表2に示す値であった。

[0029]

【表2】

	屈折率n	消衰定数k
非晶質状態	2.94	1.71
結晶状態	3.07	2.74

【0030】次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚20nm、第2の誘電体層の膜厚20nm、反射層5の膜厚100nmで、スパッタリング法により形成することによって、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製した。得られたサンプルの記録層3は非晶質状態にある。なお、記録層3の成膜は、Sb2Te5Ge15とSb2O3との混合物からなりSb2O3を40体積%含有するターゲットを用いて行った。

【0031】このサンプルに、波長400nmのレーザ 光をパワーで照射して反射率(非晶質状態での反射率R a)を測定したところ、2.0%であった。その後、こ のサンプルを250℃に10分間保持することにより記 録層3を結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率R c)を同じ条件で測定したところ、11.2%であっ た。そして、上記(1)式により変調度を計算したところ、変調度は82.1%であった。

[実施例3] 記録層3の構成を、Sb₂Te₅Ge₁とGeO₂との混合物からなりGeO₂の含有率が20体積%であるものとした以外は、実施例1と全て同様の相 50

変化型光記録媒体について、照射光の波長が400nm の場合の反射率を光学計算したところ、第1の誘電体層 2の膜厚が135nm、記録層3の膜厚が18nm、第 2の誘電体層の膜厚が20nm、反射層5の膜厚が10 0nmの場合に、上記(1)式で表される変調度日は最

0nmの場合に、上記(1)式で表される変調度Hは最大となり、得られる変調度の最大値は75.0%であることが分かった。

【0032】なお、光学計算は、各層について全て実測した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の 10 光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表 3に示す値であった。

[0033]

【表3】

	屈折率n	消费定数 k
非品質状態	2.88	2.19
結晶状態	2.73	3.32

【0034】次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚18nm、第2の誘電体層の膜厚20nm、反射層5の膜厚100nmで、スパッタリング法により形成することによって、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製した。得られたサンプルの記録層3は非晶質状態にある。なお、記録層3の成膜は、Sb₂Te₅Ge₁₉とGeO₂との混合物からなりGeO₂を20体積%含有するターゲットを用いて行った。

【0035】このサンプルに、波長400nmのレーザ光を照射して反射率(非晶質状態での反射率Ra)を測定したところ、5.0%であった。その後、このサンプルを250%に10分間保持することにより記録層3を結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率Rc)を同じ条件で測定したところ、18.5%であった。そして、上記(1)式により変調度を計算したところ、変調度は73.0%であった。

[実施例4] 記録層3の構成を、Sb2Te56Ge16とTeO2との混合物からなりTeO2の含有率が20体積%であるものとした以外は、実施例1と全て同様の相変化型光記録媒体について、照射光の波長が400nmの場合の反射率を光学計算したところ、第1の誘電体層2の膜厚が135nm、記録層3の膜厚が18nm、第2の誘電体層の膜厚が20nm、反射層5の膜厚が100nmの場合に、上記(1)式で表される変調度Hは最大となり、得られる変調度の最大値は80.0%であることが分かった。

【0036】なお、光学計算は、各層について全て実測した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表4に示す値であった。

[0037]

(5)

【表4】

	屈折率n	消费定数k
非品質状態	2.90	2.10
結晶状態	2.94	3. 24

【0038】次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚18nm、第2の誘電体層の膜厚20nm、反射層5の膜厚100nmで、スパッタリング法により形成 10 することによって、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製した。得られたサンプルの記録層3は非晶質状態にある。なお、記録層3の成膜は、SbzTesGenとTeO2との混合物からなりTeO2を20体積%含有するターゲットを用いて行った。

【0039】このサンプルに、波長400nmのレーザ 光を照射して反射率(非晶質状態での反射率Ra)を測 定したところ、3.5%であった。その後、このサンプ ルを250℃に10分間保持することにより記録層3を 結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率Rc)を同じ 条件で測定したところ、17.3%であった。そして、 上記(1)式により変調度を計算したところ、変調度は 79.8%であった。

[実施例5] 記録層3の構成を、Sb2Te5Ge15とSb2O3とGeO2とTeO2との混合物からなり、Sb2O3、GeO2、およびTeO2の含有率がそれぞれ10体積%(酸化物の合計含有率が30体積%)であるものとした以外は、実施例1と全て同様の相変化型光記録媒体について、照射光の波長が400nmの場合の反射率を光学計算したところ、第1の誘電体層2の膜30厚が135nm、記録層3の膜厚が18nm、第2の誘電体層の膜厚が20nm、反射層5の膜厚が100nmの場合に、上記(1)式で表される変調度Hは最大となり、得られる変調度の最大値は85.6%であることが分かった。

【0040】なお、光学計算は、各層について全て実測した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表5に示す値であった。

[0041]

【表 5】

	超折率n	消衰定数k
非晶質状態	2. 91	1.98
結晶状態	2.95	2.99

【0042】次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚18nm、第2の誘電体層の膜厚20nm、反射層5の膜厚100nmで、スパッタリング法により形成 50

することによって、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製した。得られたサンプルの記録層 3 は非晶質状態にある。なお、記録層 3 の成膜は、S b₂ T e₅ G e₅ と S b₂ O₅ と G e O₂ と T e O₂ と T e O₂ と の混合物からなり、S b₂ O₅、G e O₂、および T e O₂ の含有率がそれぞれ 1 O 体積%であるターゲットを用いて行った。

【0043】このサンプルに、波長400nmのレーザ光を照射して反射率(非晶質状態での反射率Ra)を測定したところ、2.7%であった。その後、このサンプルを250℃に10分間保持することにより記録層3を結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率Rc)を同じ条件で測定したところ、15.2%であった。そして、上記(1)式により変調度を計算したところ、変調度は82.2%であった。

[比較例] 記録層3の構成を、Sb2Te5Ge2からなるものとした以外は、実施例1と全て同様の相変化型光記録媒体について、照射光の波長が400nmの場合の反射率を光学計算したところ、第1の誘電体層2の膜厚が135nm、記録層3の膜厚が18nm、第2の誘電体層の膜厚が24nm、反射層5の膜厚が100nmの場合に、上記(1)式で表される変調度Hは最大となり、得られる変調度の最大値は59.3%であることが分かった。

【0044】なお、光学計算は、各層について全て実測した光学定数を使用して行った。また、この記録層3の光学定数(屈折率nと消衰係数k)の実測値は下記の表6に示す値であった。

[0045]

【表 6 】

	屈折率n	消疫定数k
非品質状態	2.73	2.60
結晶状態	2.34	3.67

【0046】次に、ガラスピースの上に、上記構成の薄膜層を、第1の誘電体層2の膜厚135nm、記録層3の膜厚18nm、第2の誘電体層の膜厚24nm、反射層5の膜厚100nmで、スパッタリング法により形成40 することによって、実際に相変化型光記録媒体のサンプルを作製した。得られたサンプルの記録層3は非晶質状態にある。

【0047】このサンプルに、波長400nmのレーザ 光を照射して反射率(非晶質状態での反射率Ra)を測 定したところ、9.5%であった。その後、このサンプ ルを250℃に10分間保持することにより記録層3を 結晶化させた後の反射率(結晶状態反射率Rc)を同じ 条件で測定したところ、23.0%であった。そして、 上記(1)式により変調度を計算したところ変調度は5 8.7%であった。

【0048】これらの結果から分かるように、比較例では記録層 3 が S b - T e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e - G e

[0049]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 記録層の構成をSb-Te-Ge合金と所定の酸化物と* *の混合物とすることにより、照射光の波長が600nm 以下と短波長の場合の相変化型光記録媒体として、再生 信号の品質が良好なものが得られる。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に相当する相変化型光記録 媒体の層構造を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第1の誘電体層 (薄膜層)
- 10 3 記録層
 - 4 第2の誘電体層 (薄膜層)
 - 5 反射層 (薄膜層)

【図1】

